

ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРА ЭЛЕКТРОН-ФОНОННОГО ВЗАЙМОДЕЙСТВИЯ В CdS ПОД ВЛИЯНИЕМ ОДНООСНОГО СЖАТИЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

*В.Ф.Гринъ, Д.С.Лепсверидзе, Е.А.Сальков,
Г.А.Шепельский,*

Обнаружено, что одноосное сжатие, а также сильное электрическое поле изменяют интенсивность электрон-фононного взаимодействия в CdS при оптических переходах через локальный центр.

В полярных кристаллах соединений $A^{II}B^{VI}$ наблюдается краевое излучение, состоящее из серии эквидистантных полос, разделенных энергией продольного оптического фона. Так называемая высокоэнергетическая серия (ВЭС) в CdS определяется излучательной рекомбинацией свободных электронов со связанными дырками. Относитель-

ная интенсивность полос в одной серии описывается выражением $I_n = I_0 \frac{\bar{N}^n}{n!}$; I_n – интенсивность $(n + 1)$ полосы, возникающей в результате эмиссии фотона и n LO-фононов, \bar{N} – среднее число испущенных LO-фононов [1]. \bar{N} – характеризует интенсивность электрон-фононного взаимодействия

$$\bar{N} = \left(\frac{e^2}{a} \right) \frac{1}{\hbar \omega_0} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\frac{1}{\epsilon_\infty} - \frac{1}{\epsilon_0} \right)$$

a – эффективный радиус, который характеризует степень локализации заряда на центре, ω_0 – предельная частота LO-фонона.

В настоящей работе экспериментально показано, что одноосное сжатие, а также электрическое поле могут при определенных условиях изменять параметр электрон-фононного взаимодействия в CdS.

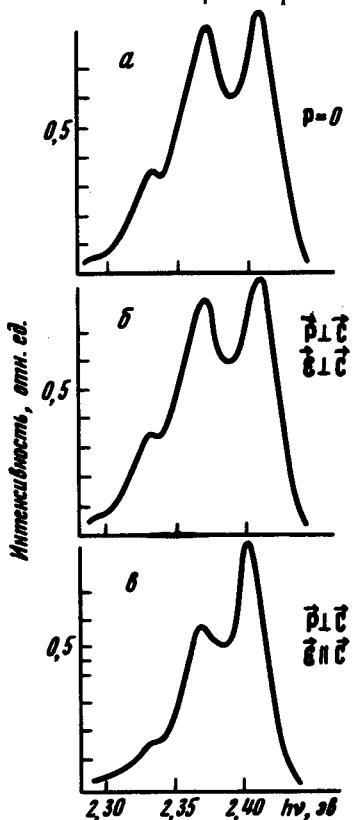


Рис. 1. Спектры краевой эмиссии CdS при одноосном сжатии для различных поляризаций излучения

Спектры ВЭС краевой эмиссии чистых монокристаллов CdS были исследованы при 77К. Оказалось, что давление, приложенное в направлении $P \perp C$ (C – оптическая ось кристалла), приводит к уменьшению относительной интенсивности фононных повторений по сравнению с бесфононной линией. Наиболее ярко эффект проявляется для излучения, поляризованного вдоль C оси ($\vec{\xi} \parallel C$) (рис. 1, *с*). Для поляризации $\vec{\xi} \perp C$ (рис. 1, *б*) этот эффект практически не заметен. Параметр \bar{N} , экспериментально определяемый как отношение I_1 / I_0 , имеет значение около 0,95 в отсутствии давления. Одноосное сжатие $P = 2,5$ кбар уменьшает \bar{N} до 0,66.

Из рисунков 1,б и 1,в видно, что одноосное сжатие ($\mathbf{P} \perp \mathbf{C}$) расщепляет максимум серии. В отсутствии давления энергетическое положение максимумов для поляризаций $\vec{\mathcal{E}} \perp \mathbf{C}$ и $\vec{\mathcal{E}} \parallel \mathbf{C}$ идентично и соответствует, например, рис. 1,а. Расщепление максимума при $P = 2.5$ кбар достигает $6 \cdot 10^{-3}$ эв.

При одноосном давлении вдоль \mathbf{C} -оси ($\mathbf{P} \parallel \mathbf{C}$) наблюдается смещение всей серии в сторону более высоких энергий. Это смещение характеризуется коэффициентом, близким к $5 \cdot 10^{-3}$ эв/кбар. Изменение \bar{N} при такой ориентации \mathbf{P} проявляется только для излучения с $\vec{\mathcal{E}} \parallel \mathbf{C}$ и по величине оказывается на порядок меньше, чем в случае $\mathbf{P} \perp \mathbf{C}$, $\vec{\mathcal{E}} \parallel \mathbf{C}$.

Было также обнаружено, что электрическое поле приводит к качественно подобному эффекту. В наших экспериментах уменьшение не превышало 7% для поля $E = 10^4$ в/см ($\mathbf{E} \perp \mathbf{C}$). Зависимости \bar{N} от давления и напряженности поля представлены на рис. 2.

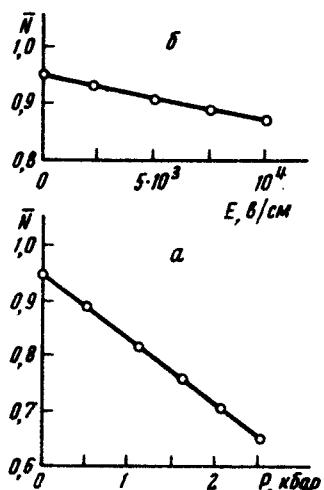


Рис. 2. Зависимости параметра \bar{N} от величины одноосного сжатия P и электрического поля E

Наблюдаемая корреляция в воздействии одноосного сжатия и электрического поля на электрон-фононное взаимодействие имеет, очевидно, пьезоэлектрическую природу, поскольку кристаллы CdS являются ярко выраженным пьезоэлектриками. По-видимому для объяснения наблюдаемого эффекта необходимо учитывать связь структуры локального состояния со сложным строением валентной зоны CdS. Одноосное сжатие, понижающее симметрию решетки, может по разному влиять на различные подзоны, меняя их вклад в примесное состояние. Однако, такая интерпретация сталкивается с большими трудностями даже при качественном сравнении с экспериментом, так как согласно [2] значительное изменение относительного расположения валентных подзон происходит лишь при $\mathbf{P} \parallel \mathbf{C}$, т. е. когда \bar{N} в наших опытах как раз практически не меняется.

Поступила в редакцию
20 декабря 1974 г.

После переработки
26 февраля 1975 г.

Литература

- [1] J. J. Hopfield. J. Phys. Chem. Sol., 10, 110, 1959.
 - [2] J.E. Rowe, M. Cardona, F H. Pollak. Proc. Intern. Conf. A₂B₆ Semicond.
p. 112. New-York, 1967.
-